FABRICATION AND LOW-POWER MEASUREMENT OF THE J-PARC 50mA RFQ PROTOTYPE

Yasuhiro Kondo^{*}, Akira Ueno, Kazuo Hasegawa, Japan Atomic Energy Agency(JAEA) 2-4 Shirakata-Shirane, Tokai, Naka, Ibaraki, 319-1195

Abstract

An RFQ, whose peak current is 50mA, has been developed for the J-PARC linac. We adopt a laser beam welding(LBW) method to fabricate the RFQ cavity. A prototype cavity was successfully fabricated and low-power measurement has been performed. We obtained the nominal frequency and field uniformity within 1%.

J-PARC 50mA RFQ 試作機の製作と低電力試験

1. はじめに

大強度陽子加速器計画 (J-PARC)のリニアックは、 立ち上げ初期において、エネルギー181MeV、ピーク ビーム電流 30mA の負水素を加速する予定である^[1] が、出来るだけ早い段階で 400MeV、50mA を達成す るよう求められている。そのため、日本原子力研究 開発機構では、50mA 用高周波4 重極 (RFQ) リニアッ クの開発を行ってきた。J-PARC 50mA RFQ では、将 来の高デューティー運転に対応するため、空洞構造 として、銅の削りだし材を冶金的結合する構造を採 用したが、4分割された部品を結合するのに、今回新 たに、レーザー溶接による結合を試みた。一般的に は、同様な RFQ の製造方法として、ロー付けが用ら れる^{[2][3]}が、レーザー溶接は、入熱が極めて局所的 なため、ロー付けに比較しても高い精度を達成でき また、ロー付けと異なり、構造体 る可能性がある。 全体が焼きなまされることもないので、この点でも 精度が期待できる。本論文では、J-PARC50mA RFO の試作空洞の製作と、低電力試験について述べる。

2. J-PARC 50MA RFQ の設計

J-PARC 50mA RFQ は、J-PARC リニアックの最初 の加速構造として、H⁻ 粒子を、50keV から 3MeV へ 加速する。RF パルス幅は、600*µsec*、繰り返し 50Hz で、空洞の周波数は 324MHz である。

セルパラメータの設計は、KEKRFQ^[4]を用いて行 ない、粒子シミュレーションには、PARMTEQM^[5]を 用いた。表1に、50mAの諸元を示す。

J-PARC 50mA RFQ は、ヴェーン長 3874mm であ り、長手方向に分割された 3 つのモジュールからな る。3 つのモジュールの長さは、それぞれ、1304.1mm、 1266.5mm、1303.4mm である。これらの長さは、分 割位置が、ヴェーンの頂点に来るように調整されてい る。それぞれのモジュールは、4 つの部品からなり、 レーザー溶接によって結合される。レーザー溶接は、 RF コンタクトと真空シールの両方の役割を持つ。空 洞の材質は、純粋無酸素銅である。3 つのモジュール と、端板は、ボルトによって結合され、RF コンタクト には、ヘリコフレックス、真空シールには、メタルO

表 1: J-PARC 50mA RFQ 諸元

| 空洞構造 | 4-vane | |
|---------------------------|--|--|
| vane 長 | 3874 mm | |
| セル数 | 362 | |
| vane 間電圧 | 80.7 kV | |
| 最大表面電場 | 31.5 MV/m | |
| | (1.77Kilpatrick) | |
| 平均ボア半径 | 3.6 mm | |
| vane 先端形状 | $0.89r_0(3.204 \text{ mm})$ | |
| 透過率 * | 94.5 % | |
| 横方向エミッタンス* | 0.160 π mm \cdot mrad. | |
| (規格化、rms) | | |
| 縦方向エミッタンス* | $0.0923 \pi \text{ MeV} \cdot \text{deg.}$ | |
| (規格化、rms) | | |
| *PARMTEOM 計算值 (10πmm·mrad | | |

^{*}PARMTEQM 計算恒 (1.0 π mm · mrad., 100%、規格化、waterbag、60mA 入射)

リングが用いられる。J-PARC 50mA RFQ は、24 個の RF ピックアップ、30 個の真空引き口付き固定チュー ナーと、長手方向に分布する、2 つの RF カップラー を持つ。運転中の、共振周波数の微調整は、ヴェー ンに流す冷却水の温度を制御することで行なう。J-PARC 50mA RFQ には、加速モードへの、2 重極モー ドの混入を防ぐため、20 対の π モード安定化ループ (PISL)^[6]を備える。水平方向と、垂直方向の PISL の 間隔は、210mm である。

空洞内面の形状は、SUPERFISH^[7] と MAFIA^[8] による計算で決定された。 計算結果を 2 にまとめ る。 空洞の共振周波数の設計値は、SUPERFISH に よる計算値で決定、PISL の影響は、MAFIA によって 求める。

3. 試作空洞の製作

図1に、今回製作した試作空洞を示す。この空洞 は、J-PARC 50mA RFQ の、第1モジュール(入口側 1/3部分)にあたり、ヴェーンのモジュレーション、 RF コンタクト、真空シールなど、全て実機として使 用出来ることを前提に製作した。第1モジュールに

^{*} E-mail: yasuhiro.kondo@j-parc.jp



図 1: 50mA RFQ 試作機

表 2: SUPERFISH 及び MAFIA による計算のまとめ

| SUPERFISH | 共振周波数: f_{SF} | 334.444 MHz |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Q 値:Q _{SF} | 11403 |
| | 消費電力: P_{SF} | 317 kW |
| MAFIA | 共振周波数:f _{MFWOP} | 332.867 MHz |
| (PISL なし) | Q值:Q _{MFWOP} | 11067 |
| MAFIA | 共振周波数:f _{MFWP} | 332.867 MHz |
| (PISL あり) | Q值:Q _{MFWP} | 11067 |
| f_{MFWOP} - f_{MF} | $_{WP}:\Delta \mathbf{f}_{MF}$ | 10.455MHz |
| 共振周波数設計值: f_{SF} - f_{MF} | | 323.989MHz |



図 2: 50mA RFQ の空洞断面図

は、ヴェーンのエンドカットが無いため、RFQ 空洞 として成立させ、低電力ならびに大電力試験を行な えるように、補助空洞が接続されている。

図2は、空洞の断面である。1つのモジュールを 構成する4つの部品は、それぞれ無酸素銅のプロッ クから削り出された。空洞内面の形状及びヴェーン 先端は、総形バイトで加工された。ヴェーン先端の 加工精度は、15µm以下である。



図 3: 空洞内面溶接の様子

レーザー溶接前の段階で、一度空洞を組み上げ、 低電力チューナー、低電力端板、RF ピックアップを 取り付け、設計通り加工出来ているか確認のため、低 電力測定(共振周波数および電磁場分布測定)を行っ た。この段階では、PISL は取り付けられていない。

溶接前の低電力試験で、問題のないことが確認された後、4つの空洞部品は、機械的には、ボルトでお 互いに結合され、空洞内面の4箇所で、レーザー溶 接された。溶接による、ヴェーンの位置ずれを防ぐた め、空洞外面も、レーザー溶接した。溶接に使用した レーザーは、CO2 レーザーであり、加工点での出力 は5kWである。空洞内面を溶接するときには、空洞 内にアルゴンガスを満たしながら行なった。図3に、 空洞内面溶接時の写真を示す。溶接前後のヴェー ンの相対位置の変化量は、13µm 以下であった。

溶接終了後、PISL、低電力チューナー、低電力 端板、低電力カップラによって、空洞の共振周波数 と、電磁場分布の調整を行った。(詳細は次章。) 図4に、PISL組み立て後の、空洞内面の写真を示す。

この調整で得られたデータを基に、高電力部品の 加工を行い、最終組み立てが行われた。

4. 低電力試験

レーザー溶接前の仮組み段階、レーザー溶接後、及 び高電力部品取り付け後の最終段階の3段階で、低



図 4: J-PARC 50mA RFQ の空洞内面図

電力試験を行った。

レーザー溶接前の低電力試験では、共振周波数 と、電磁場分布の測定を行い、計算値と比較するこ とで、正しく加工が行われていることを確認した。 このときは、PISL は取り付けられていない。 共振 周波数の測定は、ネットワークアナライザを用い、電 磁場分布は、ビーズ摂動法によって測定した。 ビー ズの通過位置は、図2中に示される。

レーザー溶接後の低電力試験では、空洞のチュー ニングを行った。まず、長手方向及び4つの象限間 の電磁場分布が平坦度1%となるよう、低電力チュー ナーによって調整する。同時に、共振周波数が、真 空中、27 換算で、324MHz となるように調整した。

また、RF カップラの結合度が、1.5 となるように、 ループの突き出し、大きさ、角度を調整した。 この 調整での低電力チューナーの、最大調整量は、7.7mm であった。 (チューナーによる周波数変化:基準位置 付近で 6.7kHz/mm、ヴェーン間隔 10µm(垂直、水平両 方向とも変化した場合) あたりの周波数変化:240kHz) ここで得られたデータを基に、高電力部品(真空 引き口付固定チューナー、RF カップラ、端板)の寸

法を決定し、加工した。 これらの高電力部品を取 り付けた後、最終確認の低電力測定を行った。図5に 電磁場測定中の様子を示す。



図 5: 50mA RFQ 試作機の電磁場分布測定

最終的な共振周波数は、空洞内真空、空洞温度16 のとき、324.071MHzであった。これは、空洞温度 を27 に換算すると、324.010MHzである。 無負荷 Q値の測定値は、9885 であり、これは、SUPERFISH による計算値の 87% にあたる。 加速モードと、一 番近い2 重極モードの分離は、22.66MHz であった。 また、6 に、最終的な電磁場分布を示す。電磁場の 平坦度は、1%以下である。縦軸は、ビーズの挿入に よる周波数の摂動を表し、電磁場強度の2 乗に比例 する。



図 6: 50mA RFQ 試作機の電磁場分布

5. 結論

J-PARC 50mA RFQ の試作空洞を製作し、レーザー 溶接によって、RFQ 空洞として必要な精度で製作可 能であることを実証した。 今後は、高電力試験を 行い、空洞としての健全性を確認する予定である。

6. 謝辞

本 RFQ の製作にあたっては、株式会社東芝の、山 下顕氏、後藤謙二氏にご担当いただき、全面的な技 術的サポートをいただきました。感謝致します。

参考文献

- Y. Yamazaki, "Accelerator technical design report for J-PARC", KEK-Report 2002-13; JAERI-Tech 2003-44, 2003.
- [2] D. Schrage et al., "CW RFQ fabrication and engineering", *Proc. of 1998 Linac Conf.*, 679–683, 1998.
- [3] A. Ratti et al., "The design of a high current high duty factor RFQ for the SNS", *Proc. of EPAC 2000*, 495–497, 2000.
- [4] A. Ueno and Y. Yamazaki, "New beam-dynamics design porcedure for rfqs", *Proc. of 1990 Linac Conf.*, 329–331, 1990.
- [5] K. R. Crandall et al., "RFQ design codes", LA-UR-96-1836, 1996.
- [6] A. Ueno et al., "Beam test of the pre-injector and the 3-MeV H⁻ RFQ with a new field stabilizer PISL", *Proc. of* 1996 Linac Conf., 293–297, 1996.
- [7] J. H. Billen and L. M. Young, "POISSON SUPERFISH", LA-UR-96-1834, 1996.
- [8] T. Weiland, "On the unique numerical solution of maxwellian eigenvalue problems in three dimensions", *Part. Accel*, 17:227–242, 1985.